SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP2117157

Publication date:

1990-05-01

Inventor(s):

YAMAGUCHI TETSUJI

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

JP2117157

Application Number: JP19880271328 19881026

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L23/14; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To maintain insulating properties of an insulating substrate and allow a large electric current to flow throw a conductor pattern by forming the conductor pattern with a composite which is obtained by joining copper with both faces of a metal holding about the same thermal expansion coefficient as that of the insulating substrate.

CONSTITUTION: Surface conductor patterns 11 and 12 which are joined with the surface of an insulating substrate as well as the rear of its substrate hold about the same thermal expansion coefficient as that of the insulating substrate 1 and they are formed by a composite conductor consisting of a metal 13 of invar or molybdenum and the like as well as copper 14 which is joined with both sides of the above metal. As both sides of the above conductor patterns are joined with copper, the conductor patterns can be joined with the insulating substrate 1 by the use of direct junction and active metal techniques; besides, as it is possible to make their thermal expansion coefficients equal, residual heat stress which is produced after performing junction becomes exceedingly small. Such a value of residual heat stress makes it hard to develop cracks in an interface between the insulating substrate and the conductor patterns and then stable insulating properties are maintained.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

四 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-117157

®Int. Cl. 9 H-01 L 23/12 識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)5月1日

23/12 23/14 23/34

Z 6412-51 7738-51

昭63-271328

H 01 L 23/12

QM

審査請求 未請求 請求項の数 1

M (全3頁)

会発明の名称

半導体装置

②特

20出 **類** 昭63(1988)10月26日

70発明者 山口

哲司

頭

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所內

切出 顋 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

邳代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明相日

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

絶級基板の一方の面に放然板を接合すると共に、 上記絶縁基板の他方の面に導体パターンを接合し、 この導体パターン上に半導体素子及び外部電極等 を接合するようにしたものにおいて、上記導体パ ターンは、上記絶縁基板とほぼ同一の然跡張係数 を有する金属の両面に網を接合した複合導体によって構成されることを特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は絶縁基板上に装着される半導体装置の改良に関するものである。

〔従来の技術〕

第2図は従来の絶縁装板を有する半導体装置の一例を示す断面図、第3図はその絶 装板の断面図及び平面図である、これらの図において、(1)は 半導体素子を支持するセラミック等の絶縁装板 ②は表面導体パターンで、上記絶縁基板(1)の一方 の面に接合された銅材などの半田付け可能な金属 材で構成されると共に、半導体装置の回路の一部 を形成するものであり、半導体素子などを支持す る支持部(2a)(2d)、及び後途のリード線の中機端 子等である端子部(2c)(2e)とからなっている。 (3a)(3b)は半導体券子で、それぞれ半田(4a)(4b) によって上記支持部(2a)(2d)に固着されている。 日は半導体装置の外部の回路と接続される外部電 極で、半田(4c)によって上記場子部(2e)に固若さ れている。(6a)(6b)はアルミニウム線などのリー ド線で、半導体素子 (3a) (3b)上の電極と上記端子 部(2c)(2e)とを接続している。(7)は裏面導体パタ ーンで、上記絶縁装板①の他方の面に接合され、 網材などの金属材で構成されている。四は網材な どの放熟板で、半田(44)により上記裏面導体パタ ーン切に固着されている。

(発明が解決しようとする課題)

以上の様に構成された半導体装置において、セラミックの絶縁基板(I)の表裏面に銅材をパターニ

ングする方法としては、直接接合法及び絶縁基板 (1)と網材との間に例えばTI-Cu-Asから成る金属層 を介在させて接合する活性金属法と呼ばれるを接合 法がある。しかし、直接接合法の場合は1070℃的 後、活性金属との場合でも850℃的後の高温での 接合を余偶なくされ、また、セラミックの絶縁を 版(1)と網材の無路張係が大きく異なることに り、両者を貼り合せた状態ではバターニングでする ている網材の境界近辺に大きな熱応力が残留する ことになる。

従って絶縁基板(1) (例えば厚さ 0.6~0.7 ag) を 例えば - 40℃~125℃のヒートサイクル試験にかけると、比較的少ないサイクル数で第3図(A)(B)に示す様に導体パターンの周辺に沿う部分での微小クラック(5)以降体パターンのコーナー部分での微小クラック(5)が発生し、絶縁基板(1)の絶縁性が保持できないという問題点があった。また、このクラック(5)(4)の発生はパターニングされている 例付の厚さ tu と密接な関係があり、厚さが大きい程クラックが発生するまでのサイクル数が少なく

した複合導体によって導体パターンを形成するようにしたものである。

(作用)

〔発明の実施例〕

以下、この発明の一実施例を第1図について説明する。第1図(A)は実施例の平面図、(B)は(A)の I B- I Bからの断面図である。

これらの図において (li) は絶縁基板(l) の表面に接合された表面導体パターン、 (l2) は絶縁基板(l)

なるということが確認されており、上記例示の厚さ程度の絶縁を版(1)に対しては実用上に=0.3mm程度以下でしか使えず、従近値が制限されるというでなるを変えれるのが、というでは、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのでは、ないでは

この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、絶様基板と表面導体パターンとの間の残留無応力を低減し、絶縁基板にクラックが生じるのを抑制することにより絶縁基板の絶縁性を保持し、且つ、表面導体パターンに大電波を流し得るようにした半導体装置を提供しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

この発明に係る半導体装置は、絶縁基板とほぼ 同一の無関張係数を有する金属の両値に銅を接合

の裏面に接合された表面導体パターンで、いずれも絶縁基板(1)とほぼ同一の熱闘張係数を有する、例えばインバー(鉄とニッケルとの合金)又はモリブデン等の金属(13)と、その両面に接合された網(14)とからなる複合導体によって形成されている。

(発明の効果)

この発明は以上のように構成されているため、

特別平2-117157(3)

絶縁
基板の
絶縁
を確保し得ると共に、
導体
パターンの
厚さを自由に設定することができるため、
その
通電容量を大きくすることも
可能となるもの
である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示すもので、(A)は平面図、(B)はIB-IB線からの断面図、第2 図は従来の半導体装置の構成を示す断面図、第3 図は従来の半導体装置における絶縁基板及び導体 パターンの構成を示すもので、(B)は平面図、(A) は(B)のⅡA-ⅡA線からの断面図である。

図において、(1)は絶縁基板、(2)は表面導体バターン、(3A)(3B)は半導体素子、(5)は外部電極、(7)は裏面導体バターン、(3)は放熱板、(11)(12)は複合導体である。

なお、図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 弁理士 大岩 増 雄

